

OMPI/INN/SAL/99/INF.1

ORIGINAL: Español

FECHA: Octubre de 1999



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**SEMINARIO NACIONAL SOBRE EL SISTEMA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y LA IMPORTANCIA DE LAS INVENCIONES E
INNOVACIONES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
EL SALVADOR**

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

en cooperación con
El Gobierno de la República de El Salvador

San Salvador, 4 y 5 de octubre de 1999

PROGRAMA PROVISIONAL

preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

Lunes, 4 de octubre de 1999

9.00 – 10.00 **Acto de apertura**

Palabras a cargo del Representante del Gobierno de El Salvador

Palabras a cargo del Representante del Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra

10.00 – 10.30 **Introducción al sistema de propiedad intelectual
Funciones y servicios de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual**

Conferenciante: Representante del Registro de Comercio y de la Propiedad Intelectual de El Salvador

10.30 – 10.45 Debate

PROMOCIÓN DE LAS INVENCIONES E INNOVACIONES

10.45 – 11.40 **Las actividades de la OMPI relativas a la promoción de las invenciones e innovaciones**

Conferenciante: Sr. Joaquín Álvarez, Consultor, División de Servicios de Infraestructura y Promoción de la Innovación, OMPI, Ginebra

11.40 – 12.00 Debate

12.00 – 14.00 Pausa

14.00 – 14.50 **Promoción de la actividad inventiva e innovativa en la industria, organizaciones de investigación y desarrollo, universidades e inventores**

Conferenciante: Sra. Ana Regina de Holanda Cavalcanti, Coordinadora, Proyecto Inventiva, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Rio de Janeiro

14.50 – 15.10 Debate

15.10 – 15.30 Pausa

Lunes, 4 de octubre de 1999 (cont.)

15.30 – 16.15 **Necesidades para establecer estructuras de apoyo para innovadores e inventores. Servicios en países en desarrollo (Papel y función de los centros de innovación en economías en desarrollo)**

Conferenciante: Sr. Eduardo Camacho Corona, Asesor de Proyectos del Grupo de Estudios en Innovación Tecnológica Centro para la Innovación Tecnológica, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México D.F.

16.15 – 16.30 Debate

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

16.30 – 17.15 **Introducción al sistema del PCT
Utilidad del PCT para los países en desarrollo**

Conferenciante: Sr. Ing. José Luis Herce, Jefe de la Sección de Servicios de Información en Materia de Propiedad Industrial, OMPI, Ginebra

17.15 – 17.30 Debate

18.00 **Recepción ofrecida por la OMPI**

Martes, 5 de octubre de 1999

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE PATENTES

9.00 – 9.40 **Importancia de la información tecnológica contenida en los, documentos de patentes, para la actividad inventiva, organizaciones de desarrollo, industria y comercio**

Conferenciante: Sr. Ing. José Luis Herce, Jefe de la Sección de Servicios de Información en materia de Propiedad Industrial, OMPI, Ginebra

9.40 – 10.00 Debate

10.00 – 10.50 **Demostración y recuperación de información tecnológica de documentos de patentes disponible en CD-ROM y/o Internet**

Conferenciante: Representante del Registro de Comercio y de Propiedad Intelectual, San Salvador

10.50 – 11.10 Debate

Marte, 5 de octubre de 1999 (cont.)

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVENCIÓN Y DE LA INVESTIGACIÓN (Porqué, dónde y cuándo)

11.10 – 12.10 **¿ Cómo buscar la protección de patentes en la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual ?**

Conferenciante: Representante del Registro de Comercio y de Propiedad Intelectual, San Salvador

12.10 – 12.30 Debate

12.30 – 14.30 Pausa

14.30 – 15.20 **Consideraciones estratégicas para el solicitante cuando se busca la protección de patentes en el extranjero a través del PCT**

Conferenciante: Sr. Ing. José Luis Herce, Jefe de la Sección de Servicios de Información en Materia de Propiedad Industrial, OMPI, Ginebra

15.20 – 15.40 Debate

15.40 – 16.00 Pausa

16.00 – 17.00 **Sesión de evaluación del seminario**

Panelistas Todos los conferenciantes

18.00 **Acto de clausura**

[Fin del documento]